

MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES

Type de diplôme
Mention Licence
Mention Licence pro
Mention Master
Mention Spécifique
Parcours type :
MASTER
Optique, image, vision, multimédia.
Systèmes distribués et technologies de la data science (SDTS)

Master : Optique, image, vision, multimédia. Parcours Systèmes distribués et technologies de la data science (SDTS)

			Régime régulier/général											Régime dérogatoire		Régime régulier et dérogatoire			note seuil	
			Contrôle continu et/ou contrôle terminal				Contrôle continu intégral - CCI							Examen		2ème session / 2de chance				
			Epreuves continues				Epreuve terminale/Examen			Epreuves continues						Epreuve terminale/Examen				
Semestre	Nature : UE ou ECUE	Libellé de l'UE ou ECUE	Ecrit %	Oral %	TP%	Nombre d'épreuves	Ecrit %2	Oral %3	TP%4	Ecrit %5	Oral %6	TP%7	Nombre d'épreuves8	Ecrit %9	Oral %10	TP %	Ecrit %11	Oral %12	TP%13	
S1	UE	Conception et analyse d'algorithmes								50		50	3	50		50				
S1	UE	Programmation orientée objet								50		50	3	50		50				
S1	UE	Analyse et Traitement des données numériques 1								50		50	3	50		50				
S1	UE	Apprentissage non supervisé								60		40	3	60		40				
S1	UE	Techniques d'optimisation								50		50	3	50		50				
S1	UE	Temps réel, systèmes embarqués								50		50	3	50		50				
S1	UE	Anglais S1 OIVM								50	50		3	50	50					
S2	UE	Bases de données								50		50	3	50		50				
S2	UE	Graphes et Algorithmiques								50		50	3	50		50				
S2	UE	Développement Web Front								50		50	3	50		50				
S2	UE	Apprentissage supervisé								50		50	3	50		50				
S2	UE	Analyse et traitement des données numériques 2								50		50	3	50		50				
S2	UE	Gestion de projets									100		3	50		50				
S2	UE	Programmation parallèle et distribuée								50		50	3	50		50				
S2	UE	Programmation pour le multimédia								50		50	3	50		50				
S2	UE	Anglais S2 OIVM								50	50		3	50	50					
S3	UE	Psychologie du travail et gestion du stress					100							100			100			
S3	UE	Gestion des projets					100							100			100			
S3	UE	Certification TOEIC					100							100			100			
S3	UE	Séminaires								100			3	100						
S3	UE-M	Option Métiers SDTS																		
S3	ECUE	Optimisation stochastique								60		40	3	60		40				
S3	ECUE	Bases de données avancées OIVM								40		60	3	40		60				
S3	ECUE	Cloud computing								40		60	3	40		60				
S3	ECUE	Apprentissage profond								60		40	3	60		40				
S3	ECUE	Processus métiers								50		50	3	50		50				
S3	UE-M	Option Artisan de l'image (FA)																		
S3	ECUE	Création d'environnement								40		60	3	50		50				
S3	ECUE	Création et animation de personnage								40		60	3	50		50				
S3	ECUE	Effets et compositing								40		60	3	50		50				
S3	ECUE	Narration								40		60	3	50		50				
S4	UE	Stage S4 OIVM-SDTS										100				100				

MODALITES DU CONTRÔLE DE L'ASSIDUITE (nombre d'absences autorisées...)

Participation obligatoire aux cours, TP, TD, projets en présentiel comme en distanciel.